# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公告

許 公 報(B2)

昭62-13120

Dint Cl. 識別記号 8 23 K 26/06 H 01 S 3/00

7033855080

厅内敦理卷号 7362-4E 7362-4E 6466-5F

**❷❷公告 昭和62**年(1987)3月24日

発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 ガルバノメータ光走を型レーザ加工装置

2019 颐 昭57-87471

多公 5日 PE58-205690

**⊗**# 期 昭57(1982)5月24日

❷昭58(1983)11月30日

**砂船** 眀 上 治 の出 額 人 日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内 原 晋 査 官 招択

I

#### 団特許請求の範囲

ムービングコイル型ガルパノメータの回転軸 上に取り付けられた反射鏡を位置信号によって回 転させ反射鏡に入射したレーザ光の反射光を移動 させて加工を行うガルバノメータ光定を型レーザ 5 リットICでは耐圧が要求されるため切り込みの 加工装置において、互に直交する1対のガルバノ メータと、このガルパノメータへ入射する前にレ ーザ光が通過し、レーザビーム径を拡大するレー ザピームエクスパンダとを含み、このレーザビー ムエキスパンダを構成する少なくとも 1 つのレン 10 ット径を大きくすることが簡単には考えられるが ズの光軸がレンズの中心軸に対して極少量偏心さ せかつ中心軸のまわりに高速に回転させる駆動機 権を付加したことを特徴とするガルパノメータ光 走査型レーザ加工装置。

#### 発明の詳細な説明

本発明はガルバノメータ光走査型レーザ加工装 置に関するものである。

レーザビームを二次元に移動させることはレー ザ加工などの応用に不可欠な技術である。ガルバ ノメータの回転軸上に取り付けられた反射鏡の回 20 転を利用して、レーザ光を二次元に走査する方法 は、立上りの加速度数10G、移動速度数m/秒が 容易に得られ極めて高速の加工が可能である特徴 を持つている。レーザ加工装置の内でも高速性の するレーザマーキング装置などの応用には、この 方法が広く応用されている。

こうしたガルバノメータ方式の加工装置の加工

傷はレーザピームの集光経できまり、通常50μm 程度であるが、最近より広い加工幅の加工幅も要 求される事例が多くなつている。 たとえばレーザ 幅が広いことを必要とする。またレーザマーキン グでは商標やタイトルなどに太くて鮮明な文字へ の需要は大きい。

スポット径を大きくすることにより、パワー密度 が低下し、加工能力が低下し、抵抗が十分切断さ れない、あるいは文字が不鮮明になるという欠点 があつた。したがつて細いスポット径のままで太 15 い加工幅が得られる加工装置が求められていた。 本発明の目的は、このような要求に沿つた細い スポット怪のままで太い加工幅が得られるガルバ ノメータ光走査型レーザ加工装置を提供すること である。

本発明によれば、ムーピングコイル型ガルパノ メータの回転軸上に取り付けられた反射鏡を位置 信号によって回転させ反射鏡に入射したレーザ光 の反射光を移動させて加工を行うガルバノメータ 要求される厚膜ハイブリッドICや抵抗モジュー 25 対のガルパノメータとこのガルパノメータへ入射 する前にレーザ光が通過し、レーザビーム径を拡 大するレーザビームエクスパンダーとを含み、こ のレーザピームエキスパンダを構成するレンズの 少なくとも1つのレンズの光軸がレンズの中心軸

(2)

特公 昭 62-13120

3

に対して極小量偏心させ、かつ、このレンズを中 心軸のまわりに高速に回転させる駆動機構を付加 したことを特徴とするガルバノメータ光走査型レ ーザ加工装置が得られる。

説明する。第1図は本発明のビームエキスパンダ 部分の一実施例で原理を説明するための図であ る。レンズ1は光軸と中心軸が偏心しており、レ ンズ1の中心軸のまわりの回転によりこれを通過 通過した後も微小な円の軌跡3を描く。このよう に微小な偏心させたレンズを高速回転させること によつて、これを通過したレーザビームは微小の は第2図のように槙式的に示される。このように することにより広い加工幅が得られると同時に円 運動であるため進行方向に往復する成分があるた め偏し量を適度にとることにより、レーザ光の軌 20 工軌跡の模式図であり、第3図は本発明の一実施 射がくり返して照射することが可能である。この くり返し照射のためレーザの加工特性が向上す る。第3図は本発明の一実施例である。

は傷心レンズを含み回転駆動機構13により高速 回転させられているビームエキスパング12を通 過し、円運動を行う。円運動を行うレーザビーム は、X軸ガルバノメーター 4 およびY軸ガルバノ

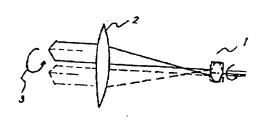
メーター5により高速のビーム移動が行われ対物 レンズ | 6 および90° 反射鏡 | 7を経て試料 | 8 に照射される。19,20はそれぞれガルバノメ 次に本発明について図面を参照しながら詳細に 5 ズの回転を止めればもとの細い加工幅も得られ る。偏心レンズの傷心量レンズの曲率等によって 円運動の径は適当に設定できる。また、回転させ る偏心レンズはエキスパンダを構成するどのレン するレーザビームは軌跡が曲げられ円運動を行な 10 ンズに限るものでなく複数のレンズを回転させて も加工の軌跡は複雑になるが同様の効果を生むこ とが可能である。

このように本発明によれば、レーザスポット径 円運動を伴つており、このレーザ光をガルパノメ IS 持つガルパノメータ光走<u>を型</u>レーザ加工装置が得

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理を示すためのビームエキ スパンダ部の一実施例、第2図は本発明による加 何を示すガルバノメータ光走査型レーザ加工装置 の構成例である。

1, 2はレンズ、3はビームの動き、11はレ レーザ発振器11から発射されたレーザビーム 25 回転取動機構、14,15はガルバノメータ、1 ーザ発振器、12はビームエキスパンダ、13は 8 は対物レンズ、17は90° 反射鏡、18は試 料、19,20はガルバノメータの位置信号と駆 動回路である。



第1図

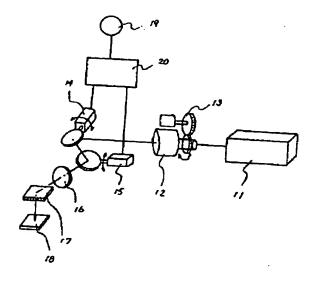


第2図

7033855080

(3)

特公 昭 62-13120



第3図